

## ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

# Микроскоп ближнего поля как инструмент для исследования наночастиц

И.С. Осадько

*Показано, что поле переменного диполя, наведённое светом на конце зонда микроскопа ближнего поля, обеспечивает его более высокую разрешающую способность по сравнению с обычным оптическим микроскопом.*

PACS numbers: 07.79.Fc, 41.20.-q, 68.37.Vj

DOI: 10.3367/UFNr.0180.201001c.0083

**Содержание**

1. Введение (83).
  2. Ближняя и дальняя зоны (84).
  3. Разложение потенциалов по малым параметрам (85).
  4. Ближнее и дальнее поле (85).
  5. Как реализуется разрешение нанообъектов в микроскопе ближнего поля (87).
- Список литературы (87).

**1. Введение**

Изобретение различных типов зондовых микроскопов позволило исследователю получить в своё распоряжение новые инструменты для изучения с нанометровым разрешением молекул, расположенных на поверхности [1]. Основным элементом таких микроскопов служит зонд — тонкая игла, сделанная либо из металла, как это имеет место в туннельных микроскопах, где измеряется туннельный ток между иглой и подложкой, либо из оптически прозрачного диэлектрического материала, как это имеет место в микроскопе ближнего поля (МБП) [2], в котором используется свет для возбуждения молекул на поверхности.

Хорошо известно, что обычные микроскопы, использующие в качестве "щупа" световую волну, или электронные микроскопы, использующие с этой целью электроны, не в состоянии разрешить два объекта, если расстояние между ними меньше длины волны света  $\lambda$  или соответственно де-бройлевской волны электрона. Поэтому возможность МБП, использующего свет, различить объекты, разнесённые на расстояние в десятки раз меньше,

чем длина волны  $\lambda$ , представляется удивительной с точки зрения традиционной волновой микроскопии. Причина, по которой разрешающая способность МБП в десятки раз превосходит разрешение обычного оптического микроскопа, и является темой этой заметки, ориентированной на студентов-физиков.

Качественный ответ на вопрос о высокой разрешающей способности МБП довольно прост и может быть пояснён с помощью рис. 1. Лазерное излучение, например, голубого цвета, направляется по светопроводу в кварцевую иглу с металлизированным покрытием, конец которой свободен от покрытия и по диаметру меньше длины волны излучения. На свободном кончике иглы наводится поляризация, колеблющаяся с частотой лазерного излучения. Эта переменная поляризация является источником переменного электромагнитного поля вне иглы, которое представляет собой сложную суперпозицию полей электрических и магнитных мультиполей. Как будет показано в разделе 4, самым сильным из них вблизи кончика иглы является переменное электрическое поле наведённого диполя. Поскольку оно спадает с расстоянием  $r$  от кончика иглы как  $1/r^3$ , то молекулы, расположенные вдали от иглы, возбуждаются этим электрическим полем намного слабее, чем молекулы, расположенные вблизи иглы в так называемой

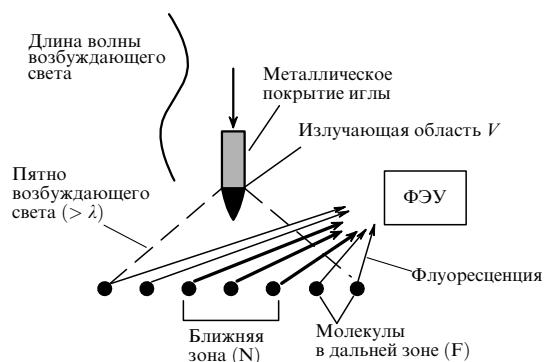


Рис. 1. Принципиальная схема действия микроскопа ближнего поля.

**И.С. Осадько.** Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  
Ленинский просп. 53, 119991 Москва, Российская Федерация  
Тел. (499) 135-78-91  
E-mail: osadko@sci.lebedev.ru

Статья поступила 24 апреля 2009 г.,  
после доработки 13 сентября 2009 г.

ближней зоне, размер которой существенно меньше длины волны прошедшего через иглу света.

Возбуждённые молекулы подложки флуоресцируют, и их излучение детектируется фотоэлектрическим умножителем (ФЭУ). Поскольку интенсивность флуоресценции молекулы пропорциональна вероятности её возбуждения, а вероятность возбуждения наибольшая у молекул, которые расположены в ближней зоне, то наибольший вклад в детектируемую флуоресценцию будут давать именно эти молекулы, а флуоресценция молекул, расположенных вне ближней зоны, потеряется в шумах фотоприёмника. Различная интенсивность флуоресценции молекул, обусловленная различной вероятностью их возбуждения, изображена на рис. 1 различной толщиной стрелок, направленных к ФЭУ. Перемещая иглу вдоль исследуемой поверхности, мы будем в каждый момент времени детектировать преимущественно флуоресценцию тех молекул, которые в данный момент находятся непосредственно под иглой, т.е. в ближней зоне. Следовательно, если мы переместим кончик иглы вдоль поверхности образца, то просканируем поверхность образца с разрешением, превышающим длину волны возбуждающего света. Рассмотрим теперь картину физических явлений в микроскопе ближнего поля более детально.

## 2. Ближняя и дальняя зоны

Прежде всего нам потребуется оценить распределение электромагнитного поля в МБП. Вычисление этого распределения — довольно сложная, хотя и решаемая для конкретных моделей зонда задача математической физики. Однако для нашей цели — объяснения высокой степени разрешения в МБП — достаточно будет оценок, полученных на основе одного упрощающего предположения, и наличия в задаче нескольких характерных масштабов, порождающих малые физические параметры.

На рисунке 2 схематически изображена излучающая область  $V$  размера  $L$ , моделирующая кончик зонда, волна возбуждающего света, ближняя и дальняя (вольновая) зоны по отношению к области  $V$  и характеризующие их масштабы. Излучающая область  $V$  — это область наведённых возбуждающим лазерным излучением переменной плотности заряда  $\rho$  и плотности тока  $\mathbf{j}$ , которые являются источником электромагнитного поля вне области  $V$ . В ближнепольной спектроскопии вводятся понятия ближнего и дальнего полей, доминирующих в ближней и дальней зоне.

Упрощающее предположение состоит в том, что в интересующих нас областях пространства, заполненных исследуемыми молекулами, граничными эффектами зонда и светопровода можно пренебречь, так что для

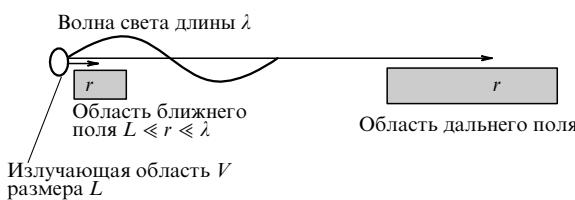


Рис. 2. Схематическое изображение излучающей области, ближней и дальней зоны.

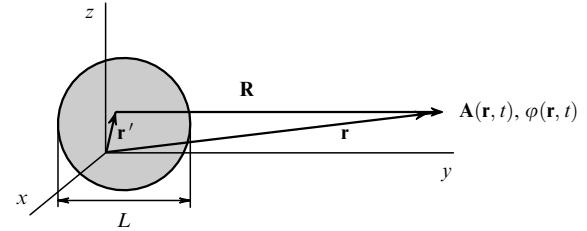


Рис. 3. Излучающая область  $V$ , радиус-вектор  $\mathbf{r}$  точки наблюдения и радиус-вектор  $\mathbf{r}'$  точки области  $V$ .

расчёта электромагнитного поля в этих областях можно использовать известные выражения для запаздывающих потенциалов в пустоте, порождаемых зарядами и токами области  $V$ . В лоренцевской калибровке соответствующие выражения для скалярного и векторного потенциалов имеют вид [3]

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r}, t) &= \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV', \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{c} \int_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV'.\end{aligned}\quad (1)$$

Здесь  $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2(\mathbf{r}\mathbf{r}')}$ , а смысл радиус-векторов ясен из рис. 3.

Электрический и магнитный векторы поля мы найдём с помощью известных формул

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\dot{\mathbf{A}}}{c}, \quad \mathbf{B} = [\nabla\mathbf{A}], \quad (2)$$

связывающих поля с потенциалами.

Выводимые ниже выражения для полей являются первыми членами их разложения в ряд по двум малым параметрам:

$$\frac{L}{r} \ll 1, \quad \frac{2\pi L}{\lambda} \ll 1. \quad (3)$$

Согласно рис. 2 эти неравенства выполнены как для ближней зоны, так, и тем более, для дальней зоны. Соответствующие выражения получаются разложением подынтегральных выражений в формуле (1) по соответствующим малым параметрам:

$$\frac{r'}{r} \ll 1, \quad \frac{2\pi r'}{\lambda} \ll 1. \quad (3a)$$

Поясним физический смысл второго параметра. Введём время запаздывания  $t_r = r/c$  и время собственного запаздывания  $t'_r = r'/c$ . Они описывают соответственно запаздывание сигнала, распространяющегося от области  $V$  к точке наблюдения, и разницу в запаздывании сигнала, распространяющегося от разных точек области  $V$ .

Пусть  $\omega$  — частота света, возбуждающего молекулы на подложке. Она же есть частота колебаний плотности заряда  $\rho$  и плотности тока  $\mathbf{j}$ . Тогда параметры (3a) можно представить в эквивалентном виде:

$$\frac{r'}{r} \ll 1, \quad t'_r \omega \ll 1. \quad (3b)$$

Малость второго параметра означает малость собственного запаздывания по сравнению с периодом световых колебаний.

### 3. Разложение потенциалов по малым параметрам

Разложим в ряд по малым параметрам (3а), (3б) две функции, стоящие в подынтегральном выражении для скалярного потенциала. Ограничиваясь учётом только линейных по этим параметрам членов, мы приходим к таким выражениям:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} &\cong \frac{1}{r} + \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{r^2}, \\ \rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{R}{c}\right) &\cong \rho\left(\mathbf{r}', \tau + \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{c}\right) \cong \\ &\cong \rho(\mathbf{r}', \tau) + \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', \tau)}{\partial \tau} \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{c}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь  $\tau = t - r/c = t - t_r$ , а  $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$  есть единичный вектор. Очевидно, что слагаемое

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}', \tau)}{\partial \tau} \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{c} \cong \rho \omega t_r' \ll \rho$$

действительно является линейным по малому параметру. Подставляя разложения (4) в формулу для скалярного потенциала, мы приходим к следующему выражению:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) \cong \int_V \left( \frac{1}{r} + \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{r^2} \right) \left( \rho(\mathbf{r}', \tau) + \dot{\rho}(\mathbf{r}', \tau) \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{c} \right) dV'. \quad (5)$$

Отбрасывая член, пропорциональный произведению двух малых параметров, мы приходим к следующему выражению для скалярного потенциала:

$$\varphi(\mathbf{r}, t) \cong \varphi_m(r, \tau) + \varphi_d(\mathbf{r}, \tau) + \varphi_{rad}(\mathbf{r}, \tau). \quad (6)$$

Здесь

$$\varphi_m(r, \tau) = \frac{1}{r} \int_V \rho(\mathbf{r}', \tau) dV' = \frac{e(\tau)}{r} \quad (6a)$$

есть кулоновский потенциал полного заряда  $e(\tau)$  системы. В нашем случае область  $V$  электрически нейтральна и поэтому этот заряд равен нулю. Второе слагаемое, т.е.

$$\varphi_d(\mathbf{r}, \tau) = \frac{1}{r^2} \int_V (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n}) \rho(\mathbf{r}', \tau) dV' = \frac{(\mathbf{d}(\tau) \cdot \mathbf{n})}{r^2} \quad (6b)$$

есть потенциал полного электрического диполя  $\mathbf{d}(\tau)$  системы. И, наконец,

$$\varphi_{rad}(\mathbf{r}, \tau) = \frac{1}{r} \int_V \dot{\rho}(\mathbf{r}', \tau) \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n})}{c} dV' = \frac{(\dot{\mathbf{d}}(\tau) \cdot \mathbf{n})}{cr} \quad (6b)$$

есть скалярный потенциал излучения.

Разложение скалярного потенциала по малому параметру  $L/r$  есть разложение по мультипольям,  $\varphi_m$  — это потенциал монополя,  $\varphi_d$  — потенциал диполя. Они не исчезают и при постоянном распределении зарядов  $\rho(\mathbf{r}')$  в области  $V$ . Потенциал излучения  $\varphi_{rad}$  линеен по малому параметру  $t_r' \omega$ ;  $\varphi_{rad}$  порождён переменным дипольным моментом.

Для векторного потенциала возьмём первый неисчезающий член в разложении подынтегрального выражения по малым параметрам (3а), (3б):

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{c} \int_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV' \cong \frac{1}{cr} \int_V \mathbf{j}(\mathbf{r}', \tau) dV' = \\ &= \frac{1}{cr} \int_V \sum_i e_i \mathbf{v}_i(\tau) \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_i) dV' = \\ &= \frac{1}{cr} \sum_i e_i \mathbf{v}_i(\tau) = \frac{\dot{\mathbf{d}}(\tau)}{cr} = \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь  $\mathbf{r}_i$  — координаты точек области  $V$ , в которых расположены заряды. Скалярный и векторный потенциалы излучения связаны простым соотношением:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \tau) = \frac{\dot{\mathbf{d}}(\tau)}{cr}, \quad \varphi_{rad}(\mathbf{r}, \tau) = (\mathbf{n} \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \tau)). \quad (8)$$

Мы видим, что при использовании разложения запаздывающих потенциалов (1) по малым параметрам (3) потенциалы в первом неисчезающем приближении выражаются через электрический дипольный момент области  $V$ .

### 4. Ближнее и дальнее поле

Теперь, когда получены сравнительно простые формулы (6) и (7) для скалярного и векторного потенциалов, мы можем подставить их в формулы (2) и найти электрическое и магнитное поле. Проведём эту подстановку.

Подставляя (7) в выражение для магнитного поля и учитывая, что действие оператора  $\nabla$  на  $d(\tau)$  эквивалентно дифференцированию по времени с умножением на множитель  $-\mathbf{n}/c$ , т.е.

$$\nabla d(\tau) = -\frac{\mathbf{n}}{c} \frac{\partial}{\partial \tau} d(\tau), \quad (9)$$

приходим к следующему выражению для магнитного поля:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{cr} [\nabla \dot{\mathbf{d}}(\tau)] - \left[ \dot{\mathbf{d}}(\tau) \nabla \frac{1}{cr} \right] = \frac{[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]}{c^2 r} + \frac{[\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]}{cr^2}. \quad (10)$$

Выражение (10) состоит из члена, убывающего с расстоянием  $r$  как  $1/r$ , и члена, убывающего как  $1/r^2$ .

Подставив теперь потенциалы (6) в выражение для градиента скалярного потенциала, находим

$$\begin{aligned} -\nabla \varphi_d &= -\frac{\nabla(\mathbf{n} \mathbf{d})}{r^2} + \frac{2\mathbf{n}(\mathbf{n} \mathbf{d})}{r^3}, \\ -\nabla \varphi_{rad} &= -\frac{\nabla(\mathbf{n} \dot{\mathbf{d}})}{cr} + \frac{\mathbf{n}(\mathbf{n} \dot{\mathbf{d}})}{cr^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Используя формулу  $\nabla(\mathbf{a}\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\nabla)\mathbf{b} + [\mathbf{a}[\nabla\mathbf{b}]] + (\mathbf{b}\nabla)\mathbf{a} + [\mathbf{b}[\nabla\mathbf{a}]]$  векторного анализа [4], находим для градиентов скалярных произведений в формулах (11):

$$\begin{aligned} \nabla(\mathbf{n} \mathbf{d}) &= -\frac{\dot{\mathbf{d}}}{c} - \frac{1}{c} [[\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n}] \mathbf{n}] + \frac{\mathbf{d} - \mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r}, \\ \nabla(\mathbf{n} \dot{\mathbf{d}}) &= -\frac{\ddot{\mathbf{d}}}{c} - \frac{1}{c} [[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}] \mathbf{n}] + \frac{\dot{\mathbf{d}} - \mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r}. \end{aligned} \quad (12)$$

Подставляя (12) в (11), находим для градиентов потенциалов:

$$\begin{aligned}-\nabla\varphi_d &= \frac{\dot{\mathbf{d}}}{cr^2} + \frac{[[\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}]}{cr^2} - \frac{\dot{\mathbf{d}}}{r^3} + 3\frac{\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r^3}, \\ -\nabla\varphi_{rad} &= \frac{\ddot{\mathbf{d}}}{c^2r} + \frac{[[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}]}{c^2r} - \frac{\dot{\mathbf{d}}}{cr^2} + 2\frac{\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{cr^2}.\end{aligned}\quad (13)$$

Учитывая, что  $\varphi_m = 0$ , и принимая во внимание, что  $[[\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}] = -\dot{\mathbf{d}} + \mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})$ , приходим к следующему выражению для градиента скалярного потенциала:

$$\begin{aligned}-\nabla\varphi &= -\nabla\varphi_d - \nabla\varphi_{rad} = \frac{\ddot{\mathbf{d}}}{c^2r} + \frac{[[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}]}{c^2r} + \\ &+ \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{cr^2} + \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r^3}.\end{aligned}\quad (14)$$

Согласно формуле (8) имеем

$$-\frac{\dot{\mathbf{A}}_{rad}}{c} = -\frac{\ddot{\mathbf{d}}}{c^2r}.\quad (15)$$

Поэтому, складывая (14) и (15), получим для электрического вектора:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\dot{\mathbf{A}}}{c} = \frac{[[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}]}{c^2r} + \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{cr^2} + \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r^3}.\quad (16)$$

Вектор электрического поля содержит члены, убывающие с расстоянием как  $1/r$ ,  $1/r^2$  и  $1/r^3$ .

Формулы (10) и (16) определяют магнитное и электрическое поле, порождаемое зарядами и токами области  $V$ , на расстояниях, превышающих размер этой области. Эти поля можно рассортировать по скорости их убывания при удалении от области  $V$ , т.е. как электрическое, так и магнитное поле можно представить в виде суммы двух полей:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_F(\mathbf{r}, t) + \mathbf{E}_N(\mathbf{r}, t),$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_F(\mathbf{r}, t) + \mathbf{B}_N(\mathbf{r}, t).\quad (17)$$

Здесь электрическое и магнитное поле

$$\mathbf{E}_F(\mathbf{r}, t) = \frac{[[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]\mathbf{n}]}{c^2r}, \quad \mathbf{B}_F(\mathbf{r}, t) = \frac{[\ddot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]}{c^2r},\quad (18)$$

убывающее как  $1/r$ , называется дальним полем, а электрическое и магнитное поле

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_N(\mathbf{r}, t) &= \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{cr^2} + \frac{-\dot{\mathbf{d}} + 3\mathbf{n}(\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n})}{r^3}, \\ \mathbf{B}_N(\mathbf{r}, t) &= \frac{[\dot{\mathbf{d}}\mathbf{n}]}{cr^2},\end{aligned}\quad (19)$$

убывающее в пространстве быстрее, чем  $1/r$ , называется ближним полем. Именно об этом ближнем поле шла речь во введении при качественном объяснении причины более высокой степени разрешения МБП по сравнению с обычными оптическими микроскопами. Дальнее поле пропорционально второй производной дипольного момента системы. Часть ближнего поля, убывающая в пространстве как  $1/r^2$ , порождена первой производной дипольного момента. Эта часть поля исчезает в статическом случае. Электрическое поле диполя, убывающее как  $1/r^3$ , не исчезает даже в статическом случае, когда  $\dot{\mathbf{d}} = 0$ . Как мы увидим ниже, именно переменное поле, убываю-

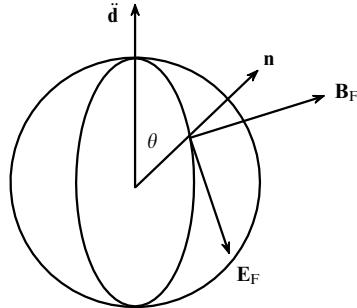


Рис. 4. Взаимное расположение векторов дальнего поля и единичного вектора  $\mathbf{n}$ .

щее как  $1/r^3$ , играет главную роль в увеличении разрешающей способности МБП.

Проясним теперь вопрос о том, какие поля ответственны за уход энергии из области  $V$ , т.е. ответственные за излучение конца иглы. Векторы дальнего поля  $\mathbf{E}_F(\mathbf{r}, t)$ ,  $\mathbf{B}_F(\mathbf{r}, t)$  и единичный вектор  $\mathbf{n}$  составляют правовинтовую тройку взаимно ортогональных векторов, как это показано на рис. 4.

Вектор Умова–Пойнтинга дальнего поля имеет следующий вид:

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E}_F \mathbf{B}_F] = \frac{c}{4\pi} \mathbf{n} \mathbf{B}_F^2 = \mathbf{n} \frac{c}{4\pi} \frac{|\ddot{\mathbf{d}}|^2}{c^4 r^2} \sin^2 \theta.\quad (20)$$

Вычисляя с помощью этого вектора поток энергии через сферу, окружающую область  $L$ , приходим к известной формуле:

$$I = \oint_{\sigma} (\mathbf{S} d\sigma) = \frac{|\ddot{\mathbf{d}}|^2}{4\pi c^3 r^2} \int_0^{2\pi} r d\alpha \int_{-1}^1 r \sin^2 \theta d\cos \theta = \frac{2|\ddot{\mathbf{d}}|^2}{3c^3}.\quad (21)$$

Дальнее поле представляет собой свет, исходящий от иглы. Именно такое излучение формирует изображение в обычном микроскопе и фигурирует в качестве лучей в геометрической оптике. С помощью дальнего поля нельзя превзойти дифракционный предел, ограничивающий разрешение обычного микроскопа. Увеличение разрешающей способности МБП связано с существованием ближнего поля.

Поскольку электрический и магнитный векторы ближнего поля убывают в пространстве не медленнее, чем  $1/r^2$ , то вектор Умова–Пойнтинга ближнего поля убывает в пространстве как  $1/r^4$ , и поэтому интеграл по поверхности, окружающей область  $V$ , стремится к нулю как  $1/r^2$  при удалении от этой области. Следовательно, ближнее поле не участвует в переносе энергии от области  $V$ . Но именно ближнее поле играет важную роль в возбуждении молекул, находящихся вблизи зонда МБП.

Действительно, сравним величину электрических векторов ближнего и дальнего поля в ближней зоне, т.е. вблизи зонда. Поскольку

$$\frac{d}{c} \propto \frac{\omega}{c} d = \frac{2\pi}{\lambda} d, \quad \frac{d}{c^2} \propto \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 d = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 d,\quad (22)$$

то легко оценить величины электрических векторов дальнего и ближнего поля как

$$E_F \propto \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \frac{d}{r}, \quad E_N \propto \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) \frac{d}{r^2} + \frac{d}{r^3} \cong \frac{d}{r^3}.\quad (23)$$

Поскольку в ближней зоне справедливо неравенство  $\lambda \gg r$ , то ближнее поле существенно больше дальнего поля в ближней зоне:

$$\frac{E_N}{E_F} \propto \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2} \gg 1. \quad (24)$$

Из (23) следует, что электрическое поле в ближней зоне, т.е. ближнее поле, является фактически полем диполя, осциллирующего с оптической частотой.

## 5. Как реализуется разрешение нанообъектов в микроскопе ближнего поля

В обычном микроскопе, в котором работают законы геометрической оптики, мы используем для формирования изображения свет, распространяющийся в пространстве от объекта, т.е. дальнее поле. Электрическое поле этого света невозможно локализовать в пространственной области, которая меньше длины волны фотона. Проще всего это можно показать, используя соотношение неопределенности  $px > h$  для импульса фотона и его координаты. Подставляя сюда  $p = \hbar k = h/\lambda$ , мы приходим к известному условию для разрешения обычного микроскопа

$$\frac{x}{\lambda} > 1. \quad (25)$$

Хотя мы вывели это условие, исходя из соотношения неопределенности Гейзенberга, независимость его от постоянной Планка показывает, что оно не является квантовым. Оно справедливо также для классического света, рассматриваемого в геометрической оптике. Совсем с иной ситуацией мы сталкиваемся в ближнепольном микроскопе.

Вернемся вновь к ситуации, изображённой на рис. 1, когда зонд приближен к поверхности образца на расстояние, которое много меньше длины волны света, излучаемого зондом. Диаметр пятна света, исходящего из зонда, в соответствии с (25) не может быть меньше длины волны и поэтому накрывает много молекул (как видно из рис. 1). Рассмотрим выражение для коэффициента поглощения молекулы, возбуждаемой электромагнитным полем. Скорость возбуждения молекулы светом определяется выражением

$$k = 2 \left( \frac{\mathbf{p}\mathbf{E}}{\hbar} \right)^2 \frac{\gamma}{\Delta^2 + \gamma^2} \quad (26)$$

(см., например, формулу (7.42) в книге автора [5]). Здесь  $\mathbf{p}$  — дипольный момент перехода в молекуле,  $\mathbf{E}$  — вектор напряжённости электрического поля, действующего на молекулу,  $\Delta$  есть разность между частотой излучения, вышедшего из зонда, и резонансной частотой молекулы,

### The near-field microscope as a tool for studying nanoparticles

I.S. Osad'ko

*Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences,  
Leninskii prosp. 53, 119991 Moscow, Russian Federation  
Tel. (7-499) 135-7891  
E-mail: osadko@sci.lebedev.ru*

The oscillating electric dipole field induced by laser light at the probe tip of the near field microscope is shown to allow a higher resolution compared to the conventional optical microscope.

PACS numbers: 07.79.Fc, 41.20.-q, 68.37.Vj

Bibliography — 5 references

*Uspekhi Fizicheskikh Nauk* **180** (1) 83–87 (2010)

а  $2\gamma$  есть полуширина линии поглощения излучения молекулой. Полное электрическое поле состоит из ближнего и дальнего поля, т.е.  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_F + \mathbf{E}_N$ . Ближнее поле, убывающее как  $1/r^3$ , практически равно нулю для молекул в дальней зоне, так что  $\mathbf{E} \approx \mathbf{E}_F$ , поэтому коэффициент поглощения света молекулами, расположеннымными на периферии светового пятна, описывается формулой

$$k_F = 2 \left( \frac{\mathbf{p}\mathbf{E}_F}{\hbar} \right)^2 \frac{\gamma}{\Delta^2 + \gamma^2}. \quad (27)$$

В ближней зоне, т.е. в центре светового пятна, не только возрастает величина дальнего поля, но к нему прибавляется ещё и ближнее поле, напряжённость которого согласно (24) существенно больше напряжённости дальнего поля в ближней зоне, т.е.  $E_N \gg E_F$ . Поэтому коэффициент поглощения света молекулой в ближней зоне выражается как

$$k_N = 2 \left( \frac{\mathbf{p}(E_N + E_F)}{\hbar} \right)^2 \frac{\gamma}{\Delta^2 + \gamma^2} \gg k_F. \quad (28)$$

Следовательно, молекулы в ближней зоне, которая по своей протяжённости меньше длины волны излучения, поглощают электромагнитную энергию намного эффективнее, чем молекулы, находящиеся в дальней зоне. Интенсивность же флуоресценции молекулы, возбуждаемой светом, тем больше, чем больше поглощение. Поэтому при возбуждении молекул подложки через зонд фотоумножитель на рис. 1 зафиксирован флуоресценцию молекул, находящихся только в ближней зоне и не "увидит" слабую флуоресценцию молекул, находящихся в дальней зоне, хотя пятно света согласно рис. 1 накрыло и те, и другие. Поэтому разрешающая способность МБП в десятки раз превосходит разрешающую способность обычных оптических микроскопов. Реальные МБП имеют пространственное разрешение порядка  $\lambda/40$ .

Автор благодарит Н.А. Попова и Б.Л. Воронова, прочитавших рукопись, за полезные замечания. Работа выполнена при поддержке грантов Российской фонда фундаментальных исследований №№08-07-00371, 07-02-00181 и 07-02-00547.

### Список литературы

1. Binning G et al. *Phys. Rev. Lett.* **49** 57 (1982)
2. Pohl D W, Denk W, Lanz M *Appl. Phys. Lett.* **44** 651 (1984)
3. Ландау Л Д, Лифшиц Е М *Теория поля* (М.: Физматгиз, 1962) [Landau L D, Lifshitz E M *The Classical Theory of Fields* (Oxford: Pergamon Press, 1983)]
4. Тамм И Е *Основы теории электричества* (М.: Наука, 1966) [Tamm I E *Fundamentals of the Theory of Electricity* (Moscow: Mir, Publ., 1979)]
5. Осадько И С *Селективная спектроскопия одиночных молекул* (М.: Физматлит, 2000) [Osad'ko I S *Selective Spectroscopy of Single Molecules* (Berlin: Springer, 2003)]

DOI: 10.3367/UFNr.0180.201001c.0083

Received 24 April 2009, revised 13 September 2009

*Physics – Uspekhi* **53** (1) (2010)